

EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.





서울~(뉴스마이아) 2022년 01월 19월 ~ MEMS, 나노 기술, 반도체 제조용 웨이퍼 본당 및 리소그레피 장비의 선도직 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)이 자동화된 SmarthNL® 나노입프린트 및 웨이퍼 라벨 광학 시스템인 EVG®7300을 술시한다고 19일 밝혔다.

EVIS의 최신 솔루션인 EVIST200은 나노임프린트 리소그래피(NIL), 현존 물당 및 현존 스테킹(UV 본당) 같은 UV 기반의 여러 프로세스를 단원 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론, 기능 레이어 작승 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리제이던의 첨단 RAID와 생산 공장 모두

이런 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 경화(WLO, 경화 선서와 프로젝트, 자항용 조명, 증강 현실(AS) 해 도봇용 웨이브카이드, 바이오 의료 장비, 메타 변츠와 메타 표면, 공전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨 미백하지 지원하고 교정될 열관한먼트, 항상된 프로세스 케이, 우수한 쓰루듯 성능을 자랑하는 EVG7300은 다 양한 자유도와 높은 정말로로 나는 및 바이크로 경하 부문과 기기를 대형 생산하려는 사용자의 모구를 중국한

EV 그룹의 보아스 글린스터(Thomas Glinsner) 기술단당 다리다는 "사노업프린트 기술에 있어 20년 이상의 경 업물 보유한 IV 그룹은 고객에 영화하는 모구를 종족하기 위해 지속적인 기술 핵심을 용해 더 나온 용구전을 제공하고 있다. 첫산 나노업프린트 높구선인 EVGT300은 EVG 교유의 Smarth의, 플크트 및프린트 기술에 관츠 물딩과 렌스 스테킹을 단얼 플랫폼에 결정하고 있었다. 사장에서 가장 정말한 입라인언보와 공장 파라미터 돼 이가 측정인 시스템으로서 고객이 연구개발과 양산 공정 모두에 사용할 수 있도록 유계였는 유연성을 제공한 다고 말했다.

EVGT300은 독립된 종료서 사용하거나 EVG에 HERCULESE UV-NIL 트랙 승구년에 하나의 오루트 동양에 사한 한 수 있다. FOIGH HERCULES에 보시는 트랙 승규인은 사용자에 독視 프로네스 모건에 따라 처장과 레지스트 교형 및 베이킹 같은 전자리 공장이나 후치의 공장을 추가할 수 있다. 또한 EVGT300은 함께 선도적인 임리안 언트 형목도를 제공한다(SIOSmmPK가), 이는 항상된 일러인언트 스테이지, 교형을 공해의, 필디포언트 김 제이, 바람들이 급 국장, 된디모언트 모스 제어 등 다양한 반영의 호텔 무단의 가능하였다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서 세 가지 공정 모드(현조 용당, 현조 스태킹, SmartNIL 나 노인코트라를 지원하고, 150mm가터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 선숙한 스탠크 WHQ대로 보드, 교육 업육인먼는 공항체, 고착전 경찰, 소청점인 등 굿프린로로 영제에서 세움게 떠오르는 WLO 제품의 제조 묘구를 충족하는 매우 효율적인 플랫폼을 제공한다.